

# 第 82 回レーザー加工学会講演論文集

Proceedings of the 82nd Laser Materials Processing Conference

## 目 次

### プレナリーセッション

- [基調講演 1] レーザープロセッシングの革新に向けた光科学技術の展開 1  
東京大学：五神 真
- [基調講演 2] 中国におけるレーザー加工技術の動向 7  
株式会社最新レーザー技術研究センター：杓名 宗春

### 13A1. 現象解明

- 冷却配管の保全のためのレーザー加工技術の応用 13  
日本原子力開発機構：西村 昭彦
- マルチセンサーカメラを用いたレーザー溶接中のその場温度計測 17  
広島大学：山下 正太郎, 山本 元道, 篠崎 賢二, 門井 浩太, 株式会社三井フォトンクス：三井 健司,  
株式会社ノビテック：臼井 寛之
- 100kW 出力レーザーによる深溶込み溶接の可能性 21  
大阪大学：川人 洋介, 水谷 正海, 片山 聖二, 株式会社東芝：牧野 吉延, 河野 渉,  
株式会社ナ・デックスプロダクツ：鈴木 啓市, 伊藤 晋吾, 住森 大地

### 13A2. 自動車

- 欧州自動車産業におけるレーザー加工最新動向について 27  
IPG フォトニクスジャパン株式会社：宮田 一成
- インプロセスでのレーザー溶接溶け込み深さ計測技術 33  
プレシテック・ジャパン株式会社：門屋 輝慶, 中辻 雅博, Precitec GmbH & Co.KG：Thibault Bautze,  
Marks Kogel-Hollacher
- 銅, アルミ薄板のレーザー切断 39  
日産自動車株式会社：濱口 祐司

### 13B1. 微細・高品質加工用レーザー光源

- 高性能超短パルスファイバーレーザーの開発 43  
名古屋大学：西澤 典彦

コヒレント社製 産業用全固体ピコ秒レーザとその応用例 コヒレント・ジャパン(株)：山崎 達三	47
---	----

ワット級フォトニック結晶レーザの開発と展望 浜松ホトニクス(株), JSTACCEL：廣瀬 和義, 杉山 貴浩, 渡邊 明佳, 京都大学, JSTACCEL：梁 永, 野田 進	55
--	----

### 13B2. 微細造形技術

3次元マイクロ・ナノ光造形技術の進展 横浜国立大学：丸尾 昭二	61
------------------------------------	----

エバネッセント光の工学応用 ～一括露光型マイクロ光造形法の露光エネルギーへの展開とその展望～ 東京大学：高橋 哲	67
--	----

DMD (Digital Micromirror Device) を用いたマスクレス露光装置とその応用 (株)ナノシステムソリューションズ：山川 博	73
---	----

### 14A1. 重工業

プリズムローテータを用いた高速高品質レーザ穴あけ加工技術 三菱重工業(株)：渡辺 俊哉, 呉屋 真之, 団野 実, 木ノ内 雅人, 石出 孝	79
---	----

造船分野におけるレーザ・アークハイブリッド溶接技術導入に向けた共同研究について 九州大学：後藤 浩二, 津村 秀一, 内野 一誠	83
---	----

IHIにおけるレーザ加工技術の応用 (株)IHI：松本 直幸, 猪瀬 幸太郎	91
---	----

### 14A2. 光学系

光学式エンコーダによるデジタルガルバノと応用製品のご紹介 キヤノンマーケティングジャパン(株)：加藤 英俊	97
--	----

焦点域ビーム成形技術による切断性能向上事例の紹介 キューテック(株)：辻 正和	101
--	-----

Monitoring of Laser Welding: The SRI LPCS SERVO-ROBOT Inc.: J. P. Boillot, R. Simoneau, J. C. Fontaine, J. A. Gaboury, V. Cauzard, サーボロボット・ジャパン(株)：鳥井 信正, 野俣 拓也	105
---	-----

### 14A3. 鉄鋼

薄鋼板の端部近傍レーザ溶接時の凝固割れ感受性に及ぼす化学成分の影響 新日鐵住金(株)：徳永 仁寿, 富士本 博紀, 内原 正人, 泰山 正則, 宮崎 康信	111
--	-----

オーステナイト系ステンレス鋼／純銅の異材レーザブレイジングの検討 (株)神戸製鋼所：小橋 泰三, 神鋼溶接サービス(株)：村井 康生, 東成エレクトロビーム(株)：上野 邦香, 進藤 稔, 菅野 克紀, 大阪大学：中田 一博, 菅 哲男	117
--	-----

ファイバーレーザの金属厚板切断への適用例 小池酸素工業(株)：大森 工	125
--	-----

#### 14A4. レーザ発振器

加工用マルチ kW ファイバレーザ (株)フジクラ：松岡 祐司, 北林 和夫, 柏木 正浩, 島田 典昭, 市井 健太郎, 坂元 明, 杉本 亮, 島 研介	131
高いビーム品質を持つファイバレーザとその加工応用 古河電気工業(株)：田中 完二	137
高輝度青色 DDL の開発とレーザ加工への展開 (株)島津製作所：齊川 次郎	141

#### 14B1. 難加工材のレーザ加工(半導体材料を含む)

Drilling and cutting of glass in display industry 4JET Technologies : Uwe Stute	145
Advanced Laser Microfabrication of Ceramics and Sapphire in High Volume Manufacturing IPG Photonics : Marco Mendes, Cristian Porneala, Xiangyang Song, Mathew Hannon, Rouzbeh Sarrafi, Joshua Schoenly, Dana Sercel, Sean Dennigan, Roy Vangemert, Heath Chaplin, John Bickley, Jeff Sercel	149
DPSS レーザーによる GaN/サファイアのレーザーリフトオフ技術 (株)ディスク：田畑 晋, 芳野 知輝, 高橋 邦充	157

#### 14B2. 多光子応用プロセス

多点同時フェムト秒レーザ照射によるガラス内部の局所組成分布形成 京都大学：坂倉 政明, 福田 直晃, 下間 靖彦, 三浦 清貴	163
フェムト秒レーザーを用いるガラス内部への三次元微細形状除去加工 芝浦工業大学：松尾 繁樹	167
Through-Silicon Via (TSV) Fabrication Using Advanced Femtosecond Laser Beams Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics : Fei HE, Zhaohui WANG, Bin ZENG, Ya CHENG, RIKEN Center : Koji SUGIOKA	171

#### 14B3. 高精度・高品質レーザ加工

ImPACT プログラム「ユビキタス・パワーレーザーによる安全・安心・長寿社会の実現」の概要 177 革新的研究開発推進プログラム：佐野 雄二	177
透明グラフェン膜の作製とレーザパターニング 産業技術総合研究所：佐々木 毅	179
フェムト秒レーザーの非熱的相互作用による Si 表面でのナノ周期構造形成 東京農工大学, 京都大学：宮地 悟代, 京都大学：宮崎 健創	183

#### 14B4. 先端マイクロ・ナノレーザ加工

ホログラフィックフェムト秒レーザー加工の進展 宇都宮大学：早崎 芳夫, 長谷川 智士	189
金属ナノ共振器を用いたレーザプロセッシングと高感度光センシングへの応用 山形大学：西山 宏昭	195
赤外フェムト秒レーザーによるシリコン基板裏面への微細周期構造形成 長岡技術科学大学：伊藤 義郎, 片岡 大熙, CHIAH Sin Ying, 田辺 里枝	199

## ポスター発表

ステンレス鋼のレーザー溶接時の溶込み深さに対するハブラニアンプロットによる予測 大阪産業大学：部谷 学，光産業創成大学院大学：坪井 昭彦， ㈱レーザーックス：社本 英泰，田川 正雄	205
半導体レーザー照射により形成した皮膜表面に及ぼすパワー密度の影響 大阪大学：谷川 大地，阿部 信行，塚本 雅裕，林 良彦，山崎 裕之， 大阪富士工業㈱：辰巳 佳宏，米山 三樹男	206
レーザーとプラズマを利用した金属と樹脂の異種材料接合法の開発 あいち産業科学技術総合センター：鈴木 正史，輝創㈱：前田 知宏，名古屋工業大学：早川 伸哉	207
プラズマ処理後のPBTとAl合金のレーザー接合性に及ぼすAl合金表面粗さの影響 ㈱日立製作所：荒井 聡，角田 重晴	208
CFRPと金属のレーザー溶着に適した熱源分布の提案 大阪大学：大村 悦二，住友電工ハードメタル㈱：布施 敬司，住友電気工業㈱：岡田 健， 前田工業㈱：笠原 圭太，三瓶 和久	209
レーザーを用いたTi6Al4Vの積層造形技術の開発 大阪大学：佐藤 雄二，塚本 雅裕，石川県工業試験場：山下 順広	210
細胞伸展方向制御のためのフェムト秒レーザーを用いた純Ti基板への周期的微細構造形成 大阪大学：河 拓弥，塚本 雅裕，篠永 東吾，原 一之，宮川 和也，徐 賢先 東京医科歯科大学：陳 鵬，永井 亜希子，塙 隆夫	211
レーザーアニール技術のSiCシリサイド化への応用 - SiCパワーデバイスの低抵抗オーミックコンタクト形成 - 住友重機械工業㈱：若林 直木，川崎 輝尚	212
CFRPの熱的影響領域の形成に関する数値計算 東京工科大学：大久保 友雅，大阪大学：佐藤 雄二，塚本雅裕	213
雰囲気制御下におけるナノ秒レーザーを用いたCFRPの高品質加工 大阪大学：松岡 史浩，塚本 雅裕，山下 顕資，佐藤 雄二，高橋 謙次郎，升野 振一郎	214
透明樹脂同士のレーザー溶着における光吸収現象のFDTDシミュレーション 名古屋工業大学：塚本 圭，早川 伸哉，糸魚川 文広，中村 隆	215

## ポスター展示

株式会社インテック	217
サマック株式会社	218
株式会社オフィールジャパン	219
KUKA ロボティクスジャパン株式会社	220
スペクトロニクス株式会社	221
トルンプ株式会社	222
プレシテック・ジャパン株式会社	223
株式会社フェイラ	224
株式会社ワイ・イー・データ	225